



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE LETRAS E ARTES

**ESCOLA DE BELAS ARTES**  
**REGISTRO DE DIREITOS AUTORAIS**

Número 33.206 Livro 96 Folha 006  
Protocolado sob o número 1722/98  
RVD n.º 494399

Registro requerido por ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DA RESERVA KADIWÉU - ACIRK., instituição brasileira, estabelecida na Cidade de Campo Grande/MS, CGC 33.151.697/0001-50.

Obra registrada: DESENHO ABSTRATO.



Características: desenho abstrato de padrões culturais Kadiwéu, executado com utilização de canetas hidrográficas, em papel canson.

Direitos Patrimoniais cedidos a titular pela autora MARIA DA SILVA, artista plástica, índia da aldeia brasileira Bodoquena - Reserva Indígena Kadiwéu, situada em Porto Murtinho/MS.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 1998

O PRESENTE REGISTRO NÃO SE  
CONSTITUI NEM TEM VALIDADE  
LEGAL COMO REGISTRO DE MARCA.

*Maria Cristina N. S. Marinho*  
RESPONSÁVEL DIREITOS AUTORAIS  
REG. 0036164 EBA/UFRJ

VISTO  
*Victorino de Oliveira Neto*  
VICTORINO DE OLIVEIRA NETO  
DIRETOR EBA/UFRJ - MATR. 000141-0